

STARC

感謝状

益 一 哉 殿

東京工業大学 ソリューション研究機構

テーマ名：スケーラブルRF CMOS集積回路の研究
研究期間：2008年4月～2011年3月

貴殿は、上記研究テーマに関して産業界のニーズの把握と先端的研究を推進し、更に若手研究者の育成に尽力されました。日本半導体産業界の期待に応え、産学共同研究の実を高めるため多大の貢献をされましたことに対して感謝の意を表します。

2011年5月24日

株式会社 半導体理工学研究センター

代表取締役社長 中屋 雅夫

